+IOFSTETTER

PCB PLATING







Übersicht Endoberflächen der Hofstetter Gruppe

Prozess	Name	Dienst- leistungsort	Chemie von	Lagerhaltung auf Abruf	Anlagentyp	
ENIG (4)	chemisch Nickel/Gold	Herrenberg und Küssnacht	Uyemura/ Umicore	✓ (Herrenberg)	vertikal	
ENIG TRG (4)	chemisch Nickel mit Teilreduktivgold	Küssnacht	Uyemura/ Umicore	✓ (Herrenberg)	vertikal	
ENEPIG (4)	chemisch Nickel/Palladium mit Teilreduktivgold	Küssnacht Uyemura/ Umicore		✓ (Herrenberg)	vertikal	
EPIG (4)	chemisch Palladium mit Teilreduktivgold	Küssnacht	Uyemura/ Umicore	✓ (Herrenberg)	vertikal	
DIG ⁽⁴⁾	direct immersion Gold (Teilreduktiv)	Küssnacht	Uyemura/ Umicore		vertikal	
immersion Sn	chemisch Zinn	Lörrach und Herrenberg	Atotech	✓ (Lörrach)	horizontal	
immersion Ag	chemisch Silber	Herrenberg und Küssnacht	MacDermid Enthone	✓ (Herrenberg)	horizontal	
OSP HT	OSP High Temperatur	Herrenberg	Shikoku/ Hillebrand	✓ (Herrenberg)	horizontal	
galv. Sn	galvanisch Zinn	Küssnacht	Schlötter	✓ (Herrenberg)	vertikal	
galv. Sn/Pb	galvanisch Zinn/Blei	Küssnacht	DuPont	✓ (Herrenberg)	vertikal	
galv. Ni/Au Bond	galvanisch Nickel/Bondgold	Küssnacht	DuPont	✓ (Herrenberg)	vertikal	
galv. Ni/Au Hart	galvanisch Nickel/Hartgold	Herrenberg und Küssnacht	DuPont/ Enthone	✓ (Herrenberg)	vertikal	
galv. Au Bond	galvanisch direkt Gold	Küssnacht	DuPont	✓ (Herrenberg)	vertikal	

Prozess	Paneldicke min. bis max. ⁽¹⁾	Panelgrössen min. bis max. ⁽²⁾	Aspect ratio BV	Aspect ratio PTH	Lager- fähigkeit ⁽⁵⁾	
ENIG (4)	0.012 mm bis 16 mm	100 × 100 mm bis 610 × 610 mm	1:1	1:16	12 Monate	
ENIG TRG (4)	0.012 mm bis 16 mm	100 × 100 mm bis 610 × 610 mm	1:1	1:16	12 Monate	
ENEPIG [4]	0.012 mm bis 16 mm	100 × 100 mm bis 610 × 610 mm	1:1	1:16	12 Monate	
EPIG ⁽⁴⁾	0.012 mm bis 16 mm	100 × 100 mm bis 610 × 610 mm	1:1	1:16	12 Monate	
DIG ⁽⁴⁾	0.012 mm bis 16 mm	100 × 100 mm bis 610 × 610 mm	1:1	1:16	3 – 6 Monate ^[12]	
immersion Sn	0.012 mm bis 5 mm	100 × 60 mm bis 610 × 2000 mm ⁽³⁾	1:1	1:16	6 Monate	
immersion Ag	0.012 mm bis 6 mm	100 × 60 mm bis 610 × 2000 mm ⁽³⁾	1:1	1:16	12 Monate	
OSP HT	0.012 mm bis 5 mm	100 × 60 mm bis 610 × 2000 mm ⁽³⁾	1:1	1:16	6 Monate	
galv. Sn	0.012 mm bis 20 mm	100 × 60 mm bis 610 × 1800 mm	1:1	1:16	12 Monate	
galv. Sn/Pb	0.012 mm bis 20 mm	100 × 60 mm bis 610 × 1800 mm	1:1	1:16	12 Monate	
galv. Ni/Au Bond	0.012 mm bis 20 mm	100 × 60 mm bis 610 × 1100 mm	1:1	1:12	12 Monate	
galv. Ni/Au Hart	0.012 mm bis 20 mm	100 × 60 mm bis 610 × 1100 mm	1:1	1:12	12 Monate	
galv. Au Bond	0.012 mm bis 20 mm	100 × 60 mm bis 610 × 1100 mm	1:1	1:12	12 Monate	

Prozess	Schicht 1	Dicke 1	Schicht 2	Dicke 2	Schicht 3	Dicke 3
ENIG (4)	Nickel	3 – 7 µm ⁽⁶⁾	Gold	0.05 – 0.1 μm	keine	
ENIG TRG (4)	Nickel	3 – 7 μm ⁽⁶⁾	Gold	0.05 – 0.1 μm ⁽⁷⁾	keine	
ENEPIG (4)	Nickel	3 – 7 µm ⁽⁶⁾	Palladium	0.08 – 0.3 µm ⁽⁸⁾	Gold	0.03 – 0.08 µm ⁽⁷⁾
EPIG ⁽⁴⁾	Palladium	0.1 – 0.2 µm ⁽⁹⁾	Gold	0.1 – 0.2 µm ⁽⁷⁾	keine	
DIG ⁽⁴⁾	Gold	0.2 – 0.3 µm ⁽¹⁰⁾	keine		keine	
immersion Sn	Zinn	0.6 – 1.2 µm (11)	keine		keine	
immersion Ag	Silber	0.15 – 0.4 μm	keine		keine	
OSP HT	OSP	0.15 – 0.3 μm	keine		keine	
galv. Sn	Zinn	5 – 15 μm	keine		keine	
galv. Sn/Pb	Zinn/Blei	5 – 15 μm	keine		keine	
galv. Ni/Au Bond	Nickel	3 – 10 µm	Gold	0.1 – 10 μm	keine	
galv. Ni/Au Hart	Nickel	3 – 8 µm	Gold	0.2 – 10 μm	keine	
galv. Au Bond	Gold	> 3 µm	keine		keine	

Einteilung

- (++) sehr gut
- (+) gut
- (0) mit Einschränkungen
- (-) schlecht
- (--) nicht empfohlen

Geeignet für:

Prozess	Löten Bleifrei	Löten Bleihaltig	Bonden Au-Draht	Bonden Al-Draht	Einpress- technik	Steck- kontakte	Hochfre- quenztechnik	Fineline (< 30 µm)	Druck- kontakte	Korrosions- beständigkeit	Reparatur- möglichkeit	Lager + Verpackung
ENIG [4]	(+)	(+)	[-]	[+]	0	0	()	[-]	0	0	()	(+)
ENIG TRG (4)	[++]	[++]	0	[]	0	0	[]	[-]	0	0	[]	[+]
ENEPIG (4)	[++]	(-)	[++]	[++]	0	(+)	()	[-]	[+]	(+)	()	(++)
EPIG (4)	[++]	(0)	(+)	(+)	0	(-)	[+]	0 (13)	0	0	[]	0
DIG ⁽⁴⁾	[++]	[++]	[+]	[-]	0	[]	[++]	[++] [13]	[]	[]	[+]	(-)
Immersion Sn	[+]	(+)	[]	[]	[++]	[]	[+]	0	[]	0	[++]	(-)
Immersion Ag	(+) ⁽¹⁴⁾	[+] [14]	[]	[]	0	[]	[++]	0	[]	(-)	0	[-]
OSP HT	(+) <mark>(14)</mark>	[+] [14]	[]	[]	[]	[]	[+]	[+]	[]	[]	[++]	(-)
galv. Sn	[++]	[++]	[]	[]	[++]	(-)	(0)	[-]	[-]	[+]	[+]	[+]
galv. Sn/Pb	[++]	[++]	[]	[]	[++]	(-)	(0)	[-]	[-]	[+]	(+)	[+]
galv. Ni/Au Bond	(+)	(+)	(++)	[+]	0	[+]	()	(-)	[+]	[++]	[-]	[++]
galv. Ni/Au Hart	[]	[]	[]	[]	0	[++]	[]	(-)	[++]	[++]	(-)	(++)
galv. Au Bond	[+]	[+]	[+]	0	0	0	(+)	0	[+]	[+]	[+]	0

Breite Auswahl an Endoberflächen für hohe technische Ansprüche.

Legende

- 1) Andere Paneldicken auf Anfrage.
- 2) Andere Panelgrössen auf Anfrage.
- 3) Reel to Reel möglich.
- 4) zusätzliche Vorbehandlung nach Absprache eventuell nötig, je nach Basismaterial wie (Tempern in Herrenberg und Küssnacht möglich) (Plasma, Jet Bimsen, Permanganat, Zinnstrippen in Küssnacht möglich).
- 5) Andere Schichtdicken können zu Veränderungen führen. Wichtig: Korrekte Verpackung und Lagerbedingungen (teilweise Vorschriften beachten).
- 6) 1.5 μm 10 μm möglich (Range min. 2 μm).
- 7) Schichtdicken bis max. 0.2 0 3 µm möglich mit teilreduktivem Goldbad (Range über 0.1 µm Schichtdicke, immer minimum 0.1 µm Differenz).
- 8) Schichtdicken grösser 0.3 µm möglich, jedoch keine Vorteile vorhanden.
- 9) Höhere Schichtdicken möglich, jedoch nicht empfohlen über 0.4 µm.
- 10) Maximale Schichtdicke 0.2 0.3 µm, niedrigere Schichtdicken für reine Lötanwendungen und nach Tests möglich, dabei ist minimale Schichtdicke 0.1 0.2 µm. Je nach Layout und Material muss der min/max Wert angepasst werden. Da die Schwankungen grösser sind. Diese Beurteilung kann erst nach der Beschichtung durchgeführt werden.
- 11) maximale Schichtdicke 1.2 µm (1.2 µm nur mit zwei Durchgängen möglich).
- 12) Abhängig von der Anwendung.

- 13) Verschiedene Materialien sind unterschiedlich im Verhalten. Eine Allgemeine Aussage zu treffen ist nicht immer möglich. Wir empfehlen nachzufragen und oder noch besser, Materialien testen zu lassen mit einem relevanten Leiterbild.
- 14) Ab 2× Reflow können verschiedene Einflüsse einen negativen Effekt zeigen (z.B. lange Liegezeiten zwischen einzelnen Reflowschritten).

Allgemeiner Anlieferzustand

- A) Lötstoppmaske muss komplett auspolymerisiert sein, sowie Resiste beim galvanisch Nickel Gold (Resiste sind in chemischen Endoberflächen nicht erlaubt) Verwendung von Abziehbarem Lötstopplack bei chemischen Endoberflächen ist erlaubt.
- B) Durchgangsbohrungen MÜSSEN komplett offen oder komplett verschlossen sein. Ansonsten kann keine Gewähr übernommen werden für eine erfolgreiche Beschichtung, vor allem bei chemischen Prozessen.
- C) Kupfer muss von jeglichen Verunreinigungen frei sein, Rückstände von Lötstopplack oder Resist verhindern eine Abscheidung an den betroffenen Stellen und oder ergeben Probleme bei der Beschichtung (eventuelle Vorreinigungen möglich nach Absprache).
- D) Blindvias im Anlieferzustand (Verkupfertem Zustand) maximales aspect ratio 1:1.
- E) Bei Lagerhaltung ist die Kupferoberfläche vor dem Versand zu entoxidieren und Trocken zu verpacken.

- F) LDI und DI Lacke sind zusätzlich mit UV – Bump zu bearbeiten.
- G) Bei elektrolytischen Prozessen müssen alle zu beschichtenden Flächen mit Anschlüssen versehen sein mit genügend Leitungsquerschnitt (Kontaktierung für galv. Sn und SnPb über lange Kante, bei galvanisch Ni/Au über kurze Kante möglich).
- H) Allgemeine Informationen zum chemisch Zinn sind erhältlich unter http:// www.apl-ssc.com/kontakt/downloads/

Informationen auf Lieferschein und bei Offertanfrage

- A) Bestellte Endoberfläche mit Prozessname z.B. ENEPIG oder galv. Ni/ Bondgold etc.
- B) Schichtdicken von jeder Schicht mit Range z.B. Nickel 3 – 7 µm/Palladium 0.08 – 0.20 µm/Gold 0.03 – 0.08 µm (Mittelwert ist dabei Zielwert) oder Angabe der Minimalschichtdicke (meist galv. Gold) Nickel min. 4 µm/Gold min. 1.0 µm.
- C) Angabe aktive Oberfläche inkl. Rand und Fläche der Bohrlöcher vor allem bei Prozessen mit Edelmetallen wie Palladium und Gold.
- D) Länge, Breite und Materialdicke.
- E) Sacklöcher Ja/Nein, wenn Ja, welches aspect ratio.
- F) Gewünschter Liefertermin abgehend Produktionsort.
- G) Angabe Aussenlagenmaterial (vor allem bei Endoberflächen ENIG/ENIG TRG/ENEPIG/EPIG/ISIG/DIG).
- H) Angabe Lacktyp erwünscht.

